# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-272564

(43)Date of publication of application: 26.11.1987

(51)Int.Cl.

H01L 27/14 H01L 31/10

HO4N 5/33

(21)Application number: 61-116414

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

20.05.1986

(72)Inventor: HIKITA SOICHIRO

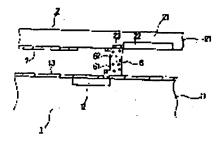
TANIGAWA KUNIHIRO

## (54) INFRARED RAY DETECTOR

## (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an infrared ray detector having preferable cold shielding effect, large S/N, an integral structure without separate component, and small volume in short manufacturing steps by providing an electric signal processor made of an infrared ray transmitting plate formed with an infrared ray opaque film except a region opposed to a photodetector oppositely to a planar infrared ray photodetector.

CONSTITUTION: A connecting conductor post 6 connected with an infrared ray photodetector 12 is provided on a planar infrared ray photodetector 1 having the photodetector 12 for photoelectrically converting an infrared ray. An infrared ray opaque film 7 is formed on a rear surface except a region directly opposed to the photodetector 12, and an electric signal processor 2 made of an infrared ray transmitting plate having an electric signal processor 22 connected with the post 6 is provided oppositely to the photodetector 1. For example, the photodetector 12 is formed on a substrate 11 made



of InSB, HgCdTe, etc., further covered with a nonreflecting coating film 13 to form the photodetector 1. The processor 22 is formed on a silicon substrate 21, and a thin film 7 of aluminum is formed on a region except the region opposed to the photodetector 12 to form the processor 2.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## 19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-272564

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)11月26日

27/14 H 01 L H 04 N 5/33 7525-5F A-6819-5F 8420-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

赤外線検知装置 の発明の名称

> の特 顧 昭61-116414

願 昭61(1986)5月20日 御出

匹田 ⑦発 明 者

**一郎** 

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

明 Ш 四発

邦 窟

川崎市中原区 上小田中1015番地 富士通株式会社内

顔 富士通株式会社 砂田

川崎市中原区上小田中1015番地

弁理士 井桁 貞一 勿代 理 人

1. 免明の名称

**赤外投 檢 知 裝 置** 

2. 特許請求の英語

光世登员を行なう赤外線交光素子(12)を有す る仮状未外線受光電子部(1)と、

前記示外線受光素子(12)と接続され前記板状 赤外線交光素子部(1)上に設けられる接続導体 柱(6)と.

前記板状素外線受光素子部(1)に対向して設 けられ、前記永外级受光素子(12)と直接対接す る領域を除さその裏面には赤外線不透過瞬(7) が形成されてなり、前記接続導体柱(6)と接続 される電気信号処理回路(22)を有する赤外線 透過性板状体よりなる電気信号処理部(2)と を協えてなる赤外線検知装置。

3. 免明の詳細な説明

(42)

ハイブリッド型の海外線検知装置、特に、赤外 経過な姿質の改良である。

赤外線交光累子部と電気信号処理部とを相互に 対向する位置に衝めて接近して上下に重ね合わせ るように設け、赤外線受光素子部と直接対接する 領域を除き、電気信号処理部の裏面に赤外線不透 消息を設けて、この家外提不透過器をもって、 背景光を遮断しS/N比を向上する数値を有する ールドシールドを構成したハイブリッド型の 素外線検知装置、特に、素外線操像装置である。

## (産業上の利用分野)

木是明は、ハイブリッド型の未外線検知装置。 特に、赤外線推像装置の改良に関する。さらに 詳細には、コールドシールドの効果を良好にして S/N比を向上し、別付きの包品をなくして製造 工程を短縮し体験を小さくする等の目的を実現す るためになす永外線受光雲子部と電気信号処理部 とコールドシールドとの構造的改良に関する。

(従来の技事)

従来技術に係るハイブリッド型の米外線撮像装

## 特開昭62-272564(2)

立の1例の構造を第4図に示す。図において、1は、光型変換を行なう無外級交光素子を有する 素外級受光素子部であり、チップステージ4上に 乗せられる。2はマルチブレクサポよりなる電気 信号処理回路を有する電気信号処理部であり、 これも、チップステージ4上に乗せられる。3は コールドシールドであり背景光を高路して信号光 のみを素外級受光素子部1に導きS/N比を向上 する機能を有する。5は強制治却部であり、液体 型業等を使用して強制冷却される。

#### (発明が解決しようとする問題点)

上記せるように、従来技術に係るハイブリッド 型の赤外級温微装置は、赤外級受光電子部と電気 毎号処理部とがチップステージ上に並置され、 別付きのコールドシールドがこれを扱って設けら れているので、下記の欠点を免れなかった。

イ・コールドシールドが別付きであるから、 邸品 点数が多く工程が煩雑である。

ロ、コールドシールドが別付きであるから、ハイ

**в** в .

## (作用)

**水充明は、マルチプレクサ符よりなる環気信号** 処理回路を有する電気信号処理部が一般に単結晶 シリコンを使用して製造され、この単結品シリ コンは赤外線を透過するから、これを苫板とし、 これの裏面に多結晶シリコン酸、金属膜等素外盤 を透過しない材料の膜を形成すればコールドシー ルドを製造しうるという君想を具体化して実現し たものであり、本発明に係るコールドシールドは 表外担型光素子母に直接対接する領域を除いて電 気信号処理部の退面に形成されたポリシリコン、 全国等の移民である。このコールドシールドと赤 外線受光波子館との距離は20μm 程度で振めて後 近しているので、背景光岩断効果が顕著であり、 S/N比の向上に延めて有効であり、そのため、 このコールドシールドは各額素毎に設けることが でき、また、このコールドシールドは電気哲号無 理想の一部分であるから、コールドシールドのた

ブリッド型の赤外線検知装置、特に、赤外線 磁像装置の体験が大きくなる。

木見明の目的は、これらの欠点を解析することにあり、コールドシールド効果が良好で、S/N 比が大きく、別付き部品がなく一体構造であり、 製造工程も短く、体験も小さい家外観検知装置を 担係することにある。

## (問題点を解決するための手段)

上記の目的を達成するために本発明が扱った 手段は、光電変換を行なう森外線受光素子12を 有する板状象外線受光素子部1と、前記の振光素外線受光素子12と被続され前記の板状象外線受光素子12と被続され前記がは在6と、前記の分光素子は 点外線受光素子12と直接対位する領域を除きその 場所には赤外線で、水が成されてのの記 の位は赤外線で、水が成されてなりの記 の位は水外線では水外線で、水が成されてなりに の位は水外線がはないが、水が成されてなりに の位は水外線がは近過性板状体よりなる電気に は2とをもって赤外線検知変置を構成したこと

めに別付き部材を必要としない。

## (宝林州)

以下、図前を参照しつい、本発明の一実施例に 係る赤外線検知装置についてさらに説明する。

## 33 2 20 参照

インジュウムアンチモン、木組カドミュウムテルル等の基板 l1 (原さ的 1 mm) に赤外組受光素子12を形成し、さらに、基板 l1の表面を無反射コート 殴 13をもってカバーして赤外線受光素子部 l を別成する。

赤外級受光来子12の電板と複線される接触導体性 6 の下半 281を、赤外級受光素子12の周囲に 関示するように形成する。この工程は通常のリソグラフィー法とエッチング法との組み合せまたは リフトオフ法をもってなしうる。なお、接続導体社 6 の下半 8 61の 馬さ は約 10 μ m が適当である。 第3図多照

次に、電気信号処理部2を製造する。

シリコン基版 21 ( 厚さ約 400 m m ) にマルチブレクサ等の電気信号処理回路 22を形成する。この電気信号処理回路 22の入力 過子 23 は、図示するようにその 製面に形成される。この入力 過子 23 と彼 はして、 彼 旋 編 体 柱 6 の 上 半部 62 を、 図示するように 形成する。この工程は 通常のリングラフィー法とエッチング法との組み合せ 等をもってなしうる。なお、この彼 旋漏体柱 6 の 上 半部 82の高さも約10 m m が 適当である。

シリコン 基版 21の 裏面に、 未外盤 登光素子部と 直接対接することとなる 領域 以外に、 多結晶 シリコンの序数 (厚さ約 5 × m) またはアルミニウム 等系外線不透過性全国の序段 7 を形成する。ここの 工程も適常のリングラフィー法とエッチング法と の組み合わせまたはリフトオフ法を使用して形成 しうる。この多結晶 シリコンの 6 段 7 または 未外 場不透過性全国の移設 7 がコールドシールドとして なほする。

部体柱と按接する電気信号処理回路を有する 本外線 透過性 版状体 よりなる 電気信号処理 部とををもって 編成されているので、コールドシールド が は 受光器 新知果 が顕著であり、コールドシールド が 放 大き ほん は 独立 エ と を ま が は な と な が は 立 こ と な が は 受 と を を 語 課 毎 に 設 け る こ と も で き る 。

4. 図面の簡単な説明

羽」図は、本免明の一実施例に係る赤外線検知装 辺の新面図である。

32. 3 図は、本発明の一実施例に係る赤外線検 知袋器の製造工程を提明する工程図である。

354 図は、 従来技術に係る赤外線 機知装置の断面 図である。

1 · · · 赤外组荧光桌子篇、

11・・・インジュウムアンチモン、水銀力ドミュ ウムテルル等の塩板、 第1図参照

上記のようにして製造した赤外線交光書子部 1 と世気信号処理部 2 とを、図示するように、対接 して接続事体柱 6 の上半部 82と下半部 61とを圧着 し、一体化する。

以上の構造の赤外線検知装置にあっては、赤外線受光震子部と電気信号処理部とは一体化されており、しかも、コールドシールドと赤外線受光震子郎とは極めて近接しているので、部品点数が少なく、体積が小さく、しかもコールドシールドの効果が良好である。

## (発明の効果)

以上規則せるとおり、本免明に係る赤外線後知 装置は、光電変換を行なう未外線受光素子を有す る版状素外線受光漢子部と、末外線受光素子と接 焼され板状赤外線受光素子部上に取けられる接続 弱体柱と、板状赤外線受光素子部に対向して設け られ赤外線受光素子と直接対接する領域を除さそ の製面には永外線不過過酸が形成されてなり接接

12. . . 永外级交光案子、

13 . . . 無反射コート膜、

2 · · 市级信号处理图、

21・・・シリコン茲板.

23 · · · 入力 4 子.

3・・・コールドシールド、

22 · · · 電氣信号処理回路、

4・・・チップステージ、

5 · · · 強納冷却想。

6 • • • 按续退体柱、

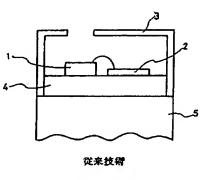
61・・・接続導体柱の下半部、

62 - - ・ 始終退休柱の上半部、

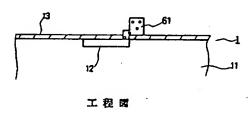
7 . . . 本外级不适当的。

化阻人 升理士 井桁貝

# 特開昭62-272564 (4)



郑 4 図



郑 2 図

